

知的財産権制度入門



平成 30 年度
特 許 庁

【特許庁ホームページ】

<http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>

文字の大きさ 小 中 大 English 投書箱 (ご意見・ご要望) ホームページの使い方 アクセスマップ

特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

サイト内検索 検索 用語解説 マイページ

ホーム お知らせ 制度・手続 施策・支援情報 資料・統計 特許庁について お問い合わせ Q&A

サイト内検索

例：出願の手続き、知的財産権制度

例：出願の手続き、知的財産権制度

よく検索されるワード

早期審査 審査基準 期間延長 減免

PPH 逐条解説 料金

注目情報

J-Plat Pat 特許情報プラットフォーム

「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き(案)」に対する意見募集の実施について

産業財産権関係料金一覧 (2016年4月1日時点)

出願の手続き

制度から探す 目的から探す 利用者別から探す

特許 実用新案 意匠 商標 審判 国際出願 登録

新着情報

報道発表

トピックス

[新着情報一覧を見る](#)

お知らせ	4月2日	審判部・部門担当分野の概要
お知らせ	4月2日	【ハーグ】国際意匠登録出願に係る国際登録番号と出願番号対応一覧の掲載について
お知らせ	4月2日	商標審査便覧を更新しました (平成29年度の改訂箇所は「商標審査便覧の改訂について」をご覧ください)
お知らせ	4月2日	面接ガイドライン【特許審査編】
お知らせ	4月2日	方式審査便覧を更新しました
お知らせ	4月2日	面接ガイドライン【審判編】
お知らせ	4月2日	PCT国際調査及び予備審査ハンドブック
お知らせ	4月2日	出願の手続
お知らせ	4月2日	面接ガイドライン【意匠審査編】
お知らせ	4月2日	面接ガイドラインの改訂について
お知らせ	4月2日	面接ガイドライン【特許審査編】よくあるQ&A
お知らせ	4月2日	新しいテレビ面接システムを用いた面接について
お知らせ	4月2日	出張面接について

本冊子は、グリーン購入法に基づく判断基準を満たす紙を使用しており、「Aランク」のみを用いて作成しているため、「紙へリサイクル可」